科学研究費

	科学研究費助成事業	研究成果報告	研究成果報告書			ТТ Ц/Т КАКЕNН			
		平成	28年	6 月	7	日現在			
機関番号:	1 2 6 0 8								
研究種目:	若手研究(B)								
研究期間:	2012 ~ 2015								
課題番号:	2 4 7 5 0 2 2 3								
研究課題名	(和文)フルオロアルキル側鎖を有する液晶性 A B	A型ブロック共重合体	が生み出る	すナノ唐	副期構造	<u></u>			

研究課題名(英文)Periodic Nano-Structure Formed by ABA-Type Liquid-Crystalline Triblock Copolymer Containing Fluoroalkyl Side-Chain

研究代表者

石毛 亮平(ISHIGE, Ryohei)

東京工業大学・理工学研究科・助教

研究者番号:20625264

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,500,000円

研究成果の概要(和文):フルオロアルキル側鎖を有する側鎖型液晶性高分子PFA-C8をAブロック,主鎖型液晶性ポリ エステルBB-5(3-Me)をBブロックとする液晶性ABA型トリブロック共重合体を原子移動ラジカル重合法により合成した. 透過電子顕微鏡観察,放射光X線を用いた透過及び視斜角入射配置の小角X線散乱・広角X線回折測定により,Aブロック 体積分率が0.11~0.70の範囲にわたり層状備造を形成することを見出し,が十分にいたの場合。両成分の液晶 配向の整合により偏析構造内での主鎖配向が決定し,が0. わち界面積の整合により液晶配向が決定すると結論づけた. が0.28を超える領域では両ブロックの横方向への広がり,すな

研究成果の概要(英文): Liquid-crystalline (LC) ABA-type triblock copolymer was synthesized by ATRP method, where the A-block was a fluorinated side-chain LC polymer, PFA-C8, and the B-block was a main-chain LC polyester, BB-5(3-Me). Volume fraction of PFA-C8 in the copolymer (A) was 0.11 to 0.70 and B-block had constant molecular weight. All the samples was found to form nm-scale segregated lamellar structure by TEM observation and SAXS and WAXD methods in transmitted and grazing-incidence geometry using synchrotron X-ray source. We discussed the effect of competition between LC orientation and the polymer-chain dimension on the morphology. When A is 0.11, matching of the orientation between the mesogens in A and B block dominated the orientation of the main-chains, whereas, when A is larger t A is larger than 0.28, matching between lateral dimensions of A and B blocks dominated the orientation of the mesogens, even though all the polymers showed lamellar structure before isotropization of BB-5(3-Me).

研究分野: 高分子構造

キーワード: トリブロック共重合体 主鎖型液晶性高分子 側鎖型液晶性高分子 パーフルオロアルキル 小角X線散 乱 広角X線回折 放射光

<u> おし 2日</u>

1.研究開始当初の背景

液晶性を示すビベンゾエート(メソゲン) と柔軟なアルキル鎖(スペーサー)が直列交 互に結合した典型的な主鎖型液晶性高分子 (MCLCP) である BB-n ポリエステル (n は 柔軟鎖の炭素数)は,サーモトロピック液晶 性を示し, n が偶数の場合はスメクチック A 相(Sm-A), 奇数の場合にはスメクチック CA 相 (Sm-CA) を発現することが知られ, これ らは伸長した繰り返し単位の形態を反映し た構造であることが分かっている[1].研究代 表者は n が奇数の BB-n にスペーサーに分岐 基を導入すると主鎖の折りたたみ形態が誘 起され Sm-A 相を発現することを見出した. コンフォメーション解析の結果,折りたたみ は分岐基の層面内方向の立体障害を緩和し, かつ配向場を乱さない唯一の形態であり,ス メクチック液晶の安定化に寄与しているこ とを解明した[2].

これらの実験結果より,奇数系 BB-n を一 成分とするブロック共重合体 (BCP) では, 一般的な非晶性 BCP と異なり、その分子量分 散に関わらず,スメクチック層構造を安定化 すべく異なる鎖長の BB-n 分子鎖同士が折り たたみによって両末端間距離を調節し,精緻 なナノ周期構造を形成するだろう,という着 想に至った.そこで,BB-5のスペーサー中央 にメチル分岐を導入した MCLCP, BB-5(3-Me),をBブロック($M_n=10,500$,分 子量分散 M_w/M_n=1.7,透明点 150 °C),非晶性 のポリメチルメタクリレート (PMMA)を A ブロックとした ABA 型トリブロック BCP (M_n=17,800, M_w/M_n=1.5)を合成したところ, この BCP が周期 22.0 nm の極めて乱れの少な い層状周期構造を形成し,液晶成分の層厚が 11.6 nm であること,ドメイン界面厚が極め て小さいこと、そして BB-5(3-Me)の主鎖が層 に垂直に配向することを,小角及び広角 X 線 散乱解析に基づいて解明した.この結果より, 平均全長が 52 nm の BB-5(3-Me) ブロックが 層内で平均 3.5 回折り返し,均一な厚みの層 を形成していることを明らかにし,ナノ周期 構造の構築に折りたたみ鎖形態が有用であ ることを示した[3].ただし,このトリブロッ ク BCP は非晶成分の体積分率 φ_A が 0.2 < φ_A < 0.6 の範囲で,ほぼ同じ長周期をもつ層状構 造のみを示し,0.6 < φ_Aでは明確な偏析周期 構造を形成しなかった.この結果は,両成分 の偏析が弱いために, A 成分の鎖の広がりが 大きくなると MCLCP の界面積との不整合が 過大となることで,明確な偏析構造が消失し たと考えられる.

・参考文献

[1] Tokita et al., Polym. J. 2006, 38, 611.

[2] Ishige et al., Macromol. Chem. Phys. 2011, 211, 48.

[3] Ishige et al., Macromolecules 2011, 44, 4586.

2.研究の目的

本研究においては,1の背景を踏まえ, MCLCP と強く偏析し,かつ大きな界面積の 不整合が期待される含フッ素側鎖型液晶性 高分子(SCLCP)である PFA-C₈をA ブロッ ク,MCLCP,BB-5(3-Me)をB ブロックとす る ABA 型トリブロック BCP を新規に設計し, より広い組成範囲においてその偏析構造の 評価・解析すること,さらに構造解析結果に 基づき液晶配向性と界面積の不整合との競 合が偏析構造に及ぼす影響について解明す ることを目的とする.

3.研究の方法

3-1.試料の合成

SCLCP, PFA-C₈, を A 成分, MCLCP, BB-5(3-Me), を B 成分とする ABA 型全液晶 性トリブロック BCP(図1,構造式)を原子 移動ラジカル重合法により合成した.以下に その一例を示す.



図1. ABA 型全液晶性トリブロック BCP の構造式.

両末端に開始剤基を導入した BB-5(3-Me) (マクロ開始剤)は既報[3]に従って合成した. マクロ開始剤($M_n = 10,000$, $M_w/M_n = 1.7$), 2-(perfluorooctyl)ethyl acrylate(モノマー), tris[2-(dimethylamino)ethyl]amine(配位子),を シュレンク管内で所定量(各々0.121g,0.42 ml,9.5 µl)へキサフルオロイソプロパノール (HFIP,溶媒,2g)に溶解し,凍結脱気操作 を3回繰り返すことで系中の酸素を除去した. その後に,溶液が凍結した状態で CuBr(銅触 媒 4.87 mg)を添加し,容器を素早くアルゴ ンで置換した.この溶液を50°Cで12h 撹拌 後,HFIP溶液からメタノールへの再沈殿を3 回繰り返すことで精製し,目的とする ABA 型全液晶性トリブロック BCP 試料を得た.

A ブロック(PFA-C₈)の体積分率 φ_A が 0.11, 0.28,0.37,0.54,0.70 である 5 種の試料(P1, P2,P3,P4,P5)を合成し,比較した.PFA-C₈ の体積分率 φ_A は ¹H-NMR スペクトルから評 価した PFA-C₈ 成分のモル分率と,格子定数 から計算した PFA-C₈の密度(1.84 g cm⁻³), 及び浮沈法により計測した BB-5(3-Me)の密 度(1.23 g cm⁻³)から算出した.

3 - 2 . 熱分析

試料の相転移挙動は,示差走査熱量計 Pyris-1 DSC (Perkin-Elmer 社製)を用いて評価した.窒素雰囲気下,10°C min⁻¹の走査速度で得られた第2昇温過程における熱流曲線で観測された吸・発熱ピークより,PFA-C₈及び BB-5(3-Me)の液晶相—等方相転移温度 (T_{IA}, T_{IB}) を決定した.

3-3.透過型電子顕微鏡観察

透過型電子顕微鏡(TEM)観察は, JEM-2010F microscope(日本電子製)に より加速電圧 200 kV にて実施した.両成 分が等方相となる温度(170°C)から徐冷 し,100°Cで十分に熱処理した塊状のBCP 試料を,クライオウルトラミクロトーム法 により 65-80 nm の超額切片とし,四酸化 ルテニウム(RuO4)で真空電子染色するこ とで,観察試料を得た.

3 - 4 . X 線散乱法

詳細な解析を実施するために,高輝度・高 平行性を特徴とする放射光 X 線源を用いて, 透過配置の広角 X 線回折(WAXD)/小角 X 線散乱(SAXS)同時測定,および視斜角入 射 (GI) 配置の WAXD 及び SAXS 測定を実 施した. 各々の測定は SPring-8 (兵庫県, 播 磨)のビームライン BL40B2 および BL03XU にて実施した . SAXS/WAXD 同時測定におい てはイメージングプレート(富士フイルム製, ピクセルサイズ 100 × 100 μm^2), CMOS フラ ットパネル(浜松ホトニクス製,ピクセルサ イズ 50 × 50 μm²)を検出器として各々使用し, GI-SAXS と GI-WAXD 測定では, いずれもイ メージングプレートを使用した.いずれの測 定においても X 線波長は 1.00 Å であり ,カメ ラ長はベヘン酸銀を標準試料として、その001 回折を用いて校正した.

透過配置 SAXS/WAXD 測定には, TEM 観 察時と同様の熱処理工程を経た粉末試料お よび配 向 繊 維 試 料 を 用 い, GI-SAXS, GI-WAXD 測定には直径 1 インチのシリコン 基板上にスピンコート法により調製した薄 膜(膜厚 = 150-200 nm)を用いた.

4 . 研究成果

4-1.相転移挙動

図2に各試料(P1-P5)の第2昇温および 降温過程におけるDSC曲線を示すいずれの 試料においても, PFA-C₈とBB-5(3-Me)ブロ ックの等方相転移が各々70°C,150°C付近に 独立して観測された.これらの相転移温度は 各々そのホモポリマーの相転移温度と一致 していることから,両成分が強く偏析し,個 別に液晶相を,すなわち BB-5(3-Me)が Sm-CA 相, PFA-C₈が tilted hexatic phase (Sm-F また は Sm-I 相)を形成することを確認した.ま た,これらの BCP 試料で得られた相転移エン タルピーより, BB-5(3-Me)成分の液晶化度は 85%以上, PFA-C₈成分の液晶化度は P1 を除 き 80%以上であることが分かった(P1 は液 晶化度 26%).





図2 .P1–P5の第2昇温(a)及び降温(b)過程における DSC 曲線.

4-2. 偏析構造と液晶配向

染色試料の TEM 像の一例 (P5, $\varphi_A = 0.70$) を図 3 に示す RuO_4 で染色された BB-5(3-Me) が,等間隔に現れる黒い縞状のドメインとし て観察され,ラメラ状の偏析構造を形成する ことが判明した(他の試料においても同様の 縞状組織が観察された).



図3.P5 の RuO₄染色超薄切片試料の TEM 像.スケー ルバーは 100 nm.

また,BB-5(3-Me)の黒色ドメインは一部分割 され,四方を PFA-C₈のドメインにより囲ま れている様子が観察された.この観察結果か ら,ラメラ状偏析構造のグレインサイズ(相 関長)が比較的小さいことが示唆された.

次いで, SAXS/WAXD 測定に基づき, 偏析 構造と液晶構造の配向相関を評価した.一例 として, 室温で撮影した P1, P4, P5 の配向 繊維試料の SAXS/WAXD 像を図4に示す .小 角領域では、ラメラ状偏析構造に起因する鋭 い回折が等間隔に現れている。一方、広角領 域では, BB-5(3-Me)および PFA-C₈のスメク チック液晶の層反射が観測された.興味深い ことに、いずれの試料においても BB-5(3-Me) のスメクチック層は繊維軸に垂直であるの に対し, PFA-C₈のスメクチック層は P4 およ び P5 において繊維軸に平行, P1 においては 繊維軸に垂直に配向することを見出した. PFA-C。ホモポリマーの構造解析より、メソゲ ン(パーフルオロオクチル基)は主鎖に対し て垂直に配向することが明らかとなった「発 表論文1,21.この結果より,P4,P5 では 両成分の主鎖が偏析構造界面に対して垂直 に配向するのに対し、P1 では PFA-C₈の主鎖 及びスメクチック層が界面に平行であると 結論付けた.また, P2, P3 においては P4, P5と同様の配向が観測された.



国4 (a) P1, (b) P4, (c) P5の配向繊維試料の SAXS 像 (左)とWAXD像(右).繊維軸は垂直方向.

4-3. 偏析構造と液晶相転移の相関

昇 温 過 程 に お け る 配 向 繊 維 試 料 の SAXS/WAXS 測定において, P2–P5 について は小角領域で観測されるラメラ状偏析構造 とその配向は BB-5(3-Me)の *T_i*Bよりも高温で も維持されたのに対し, P1 については *T_{i,B}よ* りも高温で配向が消失し長周期の大きな変 化が観測された.

そこで,粉末無配向試料の温度可変 SAXS 測定で得られる強度プロファイルを,グレイ ンサイズ(ラメラ積層数:N)を考慮した一 次元パラクリスタルモデルに基づいて,詳し く解析した.実測,及びモデルに基づいて計 算した SAXS 強度プロファイルを図5に示す.



図5,(a) P1-(f) P5 の温度可変 SAXS 強度プロファイル; 点が実測 灰色実線が計算強度で 25 °C(青),100 °C(緑), 170 °C(赤).

170 °C における P1 のプロファイルを除いて, 全ての実測強度プロファイルが一次元パラ クリスタルモデルにより再現できた.一方, P1 の 170 °C のプロファイルは球状ドメイン を仮定した Percus-Yevik モデルにより再現で きることを見出した.すなわち, P2–P5 では ラメラ状偏析構造が $T_{i,B}$ よりも高温でも維持 されるのに対し, P1 では $T_{i,B}$ においてラメラ 状から球状への形態転移が起こると結論付 けられる. 上記解析から評価した積層数 N は 3-6 程度 であり、グレインサイズが小さいことが示唆 された.この結果は TEM 観察結果からも支 持される.また、T_{i,B}よりも高温になると周 期構造の乱れが増大することを見出した.

4-4. 偏析構造内での主鎖の広がり

ー次元パラクリスタル解析により評価した,室温における PFA-C₈及び BB-5(3-Me)成分のラメラ状ドメインの厚みを図6に示す. なお,バビネの原理により,SAXS プロファイルから得られるドメインサイズがいずれの成分のものに対応するかは判別できない. そこで本解析においては,¹H-NMR スペクトルに基づいて評価した体積分率とパラクリスタル解析により得られる体積分率 D/L(DとLは各々ドメインサイズと長周期)を比較し,いずれの成分のドメインサイズが解析から得られたかを判定している.



図6・PFA-C₈ 及び BB-5(3-Me)のラメラ層厚; *L*_A (赤), *L*_B (青)の体積分率 *φ*_A 依存性.

図 6 より, PFA-C₈成分のラメラ厚 L_Aは φ_Aの 増加に伴って増大するのに対し,BB-5(3-Me) 成分のラメラ厚 L_R は減少することが分かる. さらに, L_A は数平均分子量 M_n から予想され る伸び切り鎖の全長よりも若干大きい値を 示した.これは(1)分子量分散の影響(2) 分子鎖末端における側鎖基の配向の乱れ,等 が影響していると考えられる.一方, BB-5(3-Me)成分のラメラ厚 *L*_Bは *φ*_Aの増加に 伴い段階的に減少している.L_Bが M_nから予 想される分子鎖全長よりも小さく, ラメラ内 で BB-5(3-Me)の配向が保持されている点, P2-P5にわたって液晶化度が85%以上である 点を考慮すると, BB-5(3-Me)の主鎖は折りた たみ形態をとっていると考えられる .M. から 見積もられる分子鎖全長から計算した折り たたみ数 n_fは P1 で 1 回, P2-P4 で 2 回, P5 で4回であった.この結果は, PFA-C8の主鎖 と垂直方向の占有断面積が *φ*_Aの増加に伴い 増大していることを示唆する .P1 については, PFA-C₈成分が 0.1 と少なく, 側鎖メソゲンが 界面に垂直に配向するために,その断面積は 他に比べて小さいと考えられる .一方 ,P2-P5

では側鎖配向の様式は変わらないため,断面 積の増大は主鎖の折り返しに起因すると考 えられる.

4-5.薄膜における偏析構造

液晶の配向能は偏析構造の巨視的な配向 を実現する手段として極めて有効であると 期待される.そこで,スピンコート薄膜にお ける偏析構造ならびに液晶構造の配向を GI-SAXS,GI-WAXD 測定により評価した. 一例として P5 薄膜の GI-SAXS,GI-WAXD 像 を図7に示す.



図7. P5のGI-SAXS像(上)とGI-WAXD像(下). X 線入射角度は0.16°.

これらの像より, ラメラが基板に対して垂直 に配向し, PFA-C₈ 及び BB-5(3-Me)のスメク チック層は各々基板に対して平行及び垂直 に配向していることが分かった.

PFA-C₈の側鎖パーフルオロオクチル基は その極めて低い表面自由エネルギーにより 表面に対して垂直に配向する傾向が極めて 強く[発表論文2],一方,BB-5(3-Me)は基板 との相互作用により主鎖が界面に平行に配 向しやすい.BCP系においても,これらの性 質に従って両成分のスメクチック構造が配 向したと考えられる.その結果,ラメラ状偏 析界面が基板に対して垂直に配向したと結 論付けられる.即ち,液晶成分の配向能がナ ノメートルスケールの偏析構造の配向制御 に有効であるといえる.

4-6.結論

BCP のバルク試料の SAXS/WAXD 解析よ り, φ_A が 0.1 から 0.7 の広い組成比範囲にわ たってラメラ状偏析構造を形成することを 見出した.一方,偏析構造内でのスメクチッ ク構造の配向は,BB-5(3-Me)のスメクチック

層が常に偏析界面に平行であるのに対して、 PFA-C₈のスメクチック層は $\varphi_A \sim 0.1$ では偏析 界面に平行に配向し, $\varphi_{A} > 0.2$ では界面に垂 直に配向することを見出した . BB-5(3-Me)の 周期構造の乱れが BB-5(3-Me)の等方相転移 と共に増大した結果を合わせて考慮すると、 偏析界面が BB-5(3-Me)のスメクチック層構 造を足場として安定化していることが示唆 される.また, PFA-C₈成分の配向挙動は, 偏 析界面の面積と PFA-C。の分子鎖断面積の整 合性,およびBB-5(3-Me)のスメクチック液晶 場との配向の整合性の競合効果により説明 可能である.即ち, $\varphi_A \sim 0.1$ では液晶配向の 整合性により両成分ともスメクチック層が ラメラ界面に平行に配向するのに対し, $\varphi_{A} >$ 0.2 では分子鎖断面積の整合性により PFA-C₈ のスメクチック層は偏析界面に対して垂直 に配向すると考えられる.

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計2件)

以下,全て査読付き英語論文.

(1) Ryohei Ishige, Hiroki Yamaguchi, Takamichi Shinohara, Ahmed Meskini, Mustapha Raihane, Atsushi Takahara, Bruno Ameduri, "Structural analysis and surface wettability of a novel alternated vinylidene cvanide with fluorinated vinyl ether copolymer", Polymer Journal, Vol. 45. 1041-1046 (2013).

(2) <u>Ryohei Ishige</u>, Takamichi Shinohara, Kevin L. White, Ahmed Meskini, Mustapha Raihane, Atsushi Takahara, and Bruno Ameduri, "Unique Difference in Transition Temperature of Two Similar Fluorinated Side Chain Polymers Forming Hexatic Smectic phase: Poly{2-(Perfluorooctyl) Ethyl Acrylate} and Poly{2-(Perfluorooctyl) Ethyl Vinyl Ether}", *Macromolecules*, Vol. 47, 3860–3870 (2014).

〔学会発表〕(計15件)

<u>石毛亮平</u>・戸木田雅利・渡辺順次・小川 紘 樹・太田昇・高原 淳,「放射光 X 線散乱によ る液晶性ブロック共重合体階層構造の解析」, 第 62 回高分子討論会,発表番号 2L02,2013 年 9 月 12 日,金沢大学角間キャンパス.

6.研究組織

(1)研究代表者石毛 亮平(ISHIGE RYOHEI)東京工業大学・大学院理工学研究科・物質

科学専攻・助教 研究者番号:20625264